

【研究職員紹介】

的場 彰成

作成日：平成30年4月5日

一言：新規技術の開発などあればご連絡下さい。

■所属・職名

電子情報部 電子材料担当・研究員

■専門分野

電子材料 熱電材料 結晶構造解析

■現在の担当分野

元素分析技術 無機物の結晶構造解析技術

極表面分析試験

■主な研究テーマ

「プラスチック上の薄膜転写プロセスの開発」
「印刷技術を用いた電子部品作製技術の開発」
「印刷技術を用いた抵抗素子の低温作製技術の開発」

■主な共同研究の実績

「医工融合による動脈硬化の診断と治療の先導的研究～高速3次元血管内超音波診断装置(4D-IVUS)の開発～」(知的クラスター創成事業)
「次世代スクリーン印刷技術を用いた低エネルギーデバイス製造技術の確立とそれを用いたプリントドエレクトロニクス向け微細金属配線の開発」(次世代ファンド事業)

■詳細情報

[J-GLOBAL 研究者情報へリンク](#)

